

Dotyczy oferty firmy (należy uzupełnić nazwę oferenta zgodną z formularzem ofertowym), z dnia, złożonej na formularzu ofertowym w odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia pod nazwą: „Zapytanie ofertowe dot. wyboru dostawcy mikroskopu FIB/SEM”.

W związku ze złożoną ofertą, potwierdzam spełnienie wymagań określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Parametry techniczne i wyposażenie	Spełnia	Uwagi
1.	Mikroskop jest wysokorozdzielczym instrumentem najnowszej generacji, z działem elektronowym z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego).	TAK/NIE	
2.	Napięcie przyspieszające dla wiązki elektronów jest regulowane co najmniej w zakresie od 350 V do 30 kV	TAK/NIE	
3.	System mikroskopu posiada możliwość przyszłego doposażenia o układ do spowalniania elektronów padających na powierzchnię próbki do energii ≤ 50 eV - system spowalniania energii elektronów działający w oparciu o potencjał przykładany do stolika próbki. Układ musi umożliwiać redukcję energii elektronów padających na powierzchnię próbki o co najmniej 4 keV.	TAK/NIE	
4.	Mikroskop umożliwia pracę z maksymalnym prądem wiązki elektronowej ≥ 22 nA.	TAK/NIE	
5.	Wiązka elektronowa charakteryzuje się wysoką stabilnością (w długim okresie czasu fluktuacje prądu wiązki $< 0.5\%/10$ godz.).	TAK/NIE	
6.	Mikroskop umożliwia przyszłą rozbudowę o moduł pozwalający na pracę w trybie monochromatycznym – z gwarantowanym rozmyciem energetycznym wiązki elektronowej $< 0,3$ eV.	TAK/NIE	
7.	Mikroskop jest wyposażony w co najmniej następujące detektory obrazowe: • Detektor elektronów wtórnych (SE, ang. Secondary electron), • Detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE, ang. Backscattered secondary electron), z podziałem na 4 lub więcej niezależnych pierścieni wraz z dedykowanym przedwzmacniaczem. Pierścienie detektora muszą być rozmieszczone koncentrycznie względem siebie i muszą wykazywać selektywne obrazowanie kontrastu materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od napięcia i kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. Przez słowo „niezależne” rozumie się możliwość odczytu sygnału z każdego pierścienia jednocześnie i z każdego sektora jednocześnie. Detektor powinien być zamontowany na ruchomym, pneumatycznie wsuwanym ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem (wymagane sterowane z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu).	TAK/NIE	
8.	Mikroskop zapewnia parametry rozdzielczościowe:	TAK/NIE	

Lp.	Parametry techniczne i wyposażenie	Spełnia	Uwagi
	• zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 15kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej: <1,0 nm (gwarantowana w miejscu instalacji); • zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej: <1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji); Mikroskop zapewnia możliwość przyszłej rozbudowy mikroskopu o moduł optyki elektronowej pozwalający na obrazowanie z rozdzielczościami: • zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej: ≤1,0 nm; • zdolność rozdzielcza mikroskopu definiowana jako rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 200V na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej: ≤1,5 nm; Zapewniona jest możliwość przeprowadzenia rozbudowy systemu o w/w moduł w miejscu instalacji.		
9.	System mikroskopu jest wyposażony w układ służący do pomiaru prądu wiązki.	TAK/NIE	
10.	Mikroskop posiada dodatkowy panel manualnego sterowania parametrami takimi jak: nastawy ostrości, powiększenie, kontrast, jasność, przesuw wiązki i korekcja astygmatyzmu.	TAK/NIE	
11.	Mikroskop jest wyposażony w stolik mikroskopowy o zmotoryzowanych przesuwach w osiach X, Y i Z. Zakresy przesuwów: X: min. 150 mm, Y: min. 150 mm, Z: min. 10 mm; kompucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360° dla wszystkich położen X, Y; eucentryczny pochyl w zakresie co najmniej od -5° do 60°. Precyzyjny stolik mikroskopowy działa w oparciu o elementy np. piezoelektryczne, umożliwiające przesuw w osiach X, Y z minimalnym krokiem ≤100nm, z możliwością zapamiętania położen próbki i powrotu do zapamiętanych położen. Dokładność przesuwu (przy pochyle stolika 0°) powinna być ≤1 μm.	TAK/NIE	
12.	Zapewniony jest mikroskop z komorą próżniową preparatu o szerokości co najmniej 370mm wyposażoną w co najmniej 20 portów.	TAK/NIE	
13.	Zapewniony jest zestaw co najmniej 4 specjalistycznych uchwytów preparatu oraz co najmniej jedna próbka kalibracyjna.	TAK/NIE	
14.	Mikroskop umożliwia przyszłe doposażenie o zintegrowaną z obszarem komory próbki kolorową kamerę CCD, o rozdzielczości co najmniej 5 Mpix, służącą do wstępnego obrazowania powierzchni preparatu. Obraz w postaci cyfrowej powinien być automatycznie łączony z koordynatami przesuwu stolika.	TAK/NIE	
15.	Mikroskop posiada funkcję automatycznej korekcji dryftu, aktywowaną np. w przypadku integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu.	TAK/NIE	
16.	Mikroskop zapewnia bezstopniową zmianę wielkości powiększenia w zakresie co najmniej od 200 x do ponad 1 000 000 x (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, na ekranie monitora o przekątnej 24").	TAK/NIE	
17.	System umożliwia cyfrowy zapis obrazów mikroskopowych z maksymalną rozdzielczością co najmniej 14 megapikseli i skali szarości 16 bit.	TAK/NIE	
18.	Istnieje możliwość cyfrowej rejestracji obrazów w standardach: TIFF, BMP i JPEG.	TAK/NIE	
19.	System mikroskopu jest wyposażony w co najmniej dwa 24" kolorowe monitory o min. rozdzielczości 1920x1080 pikseli, jasności min. 250 cd/m ² i częstotliwości odświeżania obrazu min. 60 Hz.	TAK/NIE	

Lp.	Parametry techniczne i wyposażenie	Spełnia	Uwagi
20.	Dla celów porównawczych istnieje możliwość jednoczesnej obserwacji na ekranie jednego monitora przynajmniej 4 żywych obrazów, utworzonych na podstawie różnych sygnałów z detektorów.	TAK/NIE	
21.	System mikroskopu zawiera zintegrowany program do interaktywnych pomiarów odległości pomiędzy punktami charakterystycznymi bezpośrednio na ekranie monitora systemowego z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru.	TAK/NIE	
22.	Układ próżniowy jest sterowany w sposób całkowicie automatyczny i na bieżąco kontrolowany na wypadek jakiegokolwiek niesprawności bądź awarii. Wymagany układ całkowicie bezolejowy, bazujący na pompie turbomolekularnej.	TAK/NIE	
23.	Zapewniona jest możliwość zdalnej diagnostyki mikroskopu między innymi za pomocą sieci.	TAK/NIE	
24.	System mikroskopu jest wyposażony w układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym.	TAK/NIE	
25.	Mikroskop jest wyposażony w układ do precyzyjnego podawania gazu roboczego, pozwalający na wyzwalaną wiązką elektronową lub wiązką jonową depozycję platyny (Pt). Układ punktowego podawania gazu powinien być sterowany z poziomu głównego interfejsu użytkownika mikroskopu. Pojedynczy układ powinien służyć do precyzyjnego podawania jednego rodzaju gazu. System mikroskopu posiada możliwość przyszłego doposażenia o układ umożliwiający dodanie dodatkowego układu do precyzyjnego podawania pojedynczego gazu roboczego lub mieszkanki gazów, pozwalającej na wyzwalaną wiązką elektronową lub jonową depozycję np. węgla (C), platyny (Pt), wolframu (W) oraz ich mieszanin.	TAK/NIE	
26.	Mikroskop jest wyposażony w mikromanipulator pozwalający na preparatykę próbek TEM (przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM) – kontrolowany z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. Mikromanipulator charakteryzuje się minimalnym krokiem przesuwu <80nm oraz powtarzalnością przesuwów <150nm. Zapewniony jest układ umożliwiający dodatkowo manualny obrót igły mikromanipulatora.	TAK/NIE	
27.	Mikroskop jest wyposażony w kolumnę jonową (FIB - Focused Ion Beam) o następujących parametrach: - Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie co najmniej od 500V do 30kV; - Prąd wiązki jonowej regulowany co najmniej w zakresie od 1 pA do 65 nA; - Zdolność rozdzielcza obrazowania: nie gorsza niż 2,5 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV;	TAK/NIE	
28.	Zapewnione jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie oraz uruchamianie makr pozwalających na zautomatyzowaną kontrolę kolumny jonowej (FIB).	TAK/NIE	
29.	Zapewniony jest układ filtracji i podtrzymania napięcia zasilającego (UPS) a) posiadający całkowite zabezpieczenie przed przepięciami i krótkotrwałymi zanikami napięcia b) umożliwiający podtrzymanie pracy mikroskopu przez co najmniej 25 minut (po tym czasie bezpiecznie zapewniający włączenie ręczne lub automatyczne trybu podtrzymania pracy działa mikroskopu).	TAK/NIE	
30.	Zapewnione są co najmniej trzy dodatkowe źródła jonów – dostarczane na zgłoszenie Zamawiającego, w momencie zużycia. Gwarantowana żywotność źródła jonów ≥ 1000 h.	TAK/NIE	
31.	Mikroskop jest wyposażony w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS spełniający następujące wymagania: a. Układ spektrometru EDS powinien być konstrukcyjnie (sprzętowo i programowo) przystosowany do współpracy z układem mikroskopu FIB/SEM,	TAK/NIE	

Lp.	Parametry techniczne i wyposażenie	Spełnia	Uwagi
	b. Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien być wyprodukowany w takiej technice, która nie wymaga ciekłego azotu do chłodzenia, c. Układ spektrometru EDS powinien umożliwiać detekcję pierwiastków minimum od Berylu (Be) wzwyż, d. Detektor SDD spektrometru EDS powinien posiadać zdolność rozdzielczą 127 eV lub lepszą (specyfikowaną dla linii Mn K α), e. Detektor EDS musi posiadać okienko wykonane z krzemu azotku - Si ₃ N ₄ i umożliwić detekcję minimum linii Al (K α) (73 eV), f. Spektrometr EDS powinien charakteryzować się powierzchnią elementu aktywnego co najmniej 60 mm ² , g. Detektor EDS powinien zapewnić maksymalną pracę przy minimum 10 000 wejściowych zliczeń na sekundę, h. Detektor EDS musi umożliwić mapowanie składu pierwiastkowego, przy czym każdy piksel musi przechowywać pełne widmo EDS. Retrospektywnie z uzyskanej mapy musi być możliwość ekstrakcji widm sumarycznych ze zdefiniowanych przez użytkownika obszarów o dowolnym kształcie oraz tworzenia profili liniowych, i. Spektrometr EDS powinien mieć możliwość zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich punktowo, wzdłuż dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwać mapy rozkładu pierwiastków z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczną kompensacją dryfu, j. Oprogramowanie detektora EDS powinno zapewnić analizę (na żywo i retrospektywnie) obejmującą odejmowanie tła, dekonwolucję linii spektralnych i analizę ilościową widma w każdym pikselu mapy i profilu liniowego k. Oprogramowanie detektora EDS musi pracować w środowisku Windows 7 lub równoważnym.		

Lp.	Gwarancja i realizacja przedmiotu zamówienia	Spełnia	Uwagi
1.	Gwarancja urządzenia obejmuje minimum 12 miesięcy od dnia odebrania urządzenia do użytku.	TAK/NIE	
2.	Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi maksymalnie do 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy leasingowej.	TAK/NIE	

Oświadczam, że nie dokonano modyfikacji w treści niniejszego załącznika.

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta)

(podpis osoby reprezentującej oferenta)